

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成30年6月28日 (2018.6.28)

【公表番号】特表2017-530031(P2017-530031A)

【公表日】平成29年10月12日 (2017.10.12)

【年通号数】公開・登録公報2017-039

【出願番号】特願2017-504395(P2017-504395)

【国際特許分類】

**B 4 1 M 5/46 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/48 (2006.01)**

**H 0 5 K 3/10 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 M 5/46 5 1 0

B 4 1 J 2/48

H 0 5 K 3/10 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月17日 (2018.5.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 7】

上記ドナー基板および上記アクセプタ基板の少なくとも一方のシフトが、上記ドナー・フィルム of の少なくとも第 1 および第 2 の領域を、少なくとも第 1 のターゲット領域に近接するように連続して位置決めすることを含み、上記複数の出力ビームの方向付けが、少なくとも上記第 1 のターゲット領域上に多層パターンを描画するために、第 1 および第 2 の空間パターンのそれぞれにおいて上記第 1 および第 2 のドナー領域に出力ビームを導くことを含む、請求項 2 4 に記載の方法。